

CSR推进体制

SII于2005年1月设置了CSR委员会,全面推进整个公司的CSR活动。该委员会的委员长由代表取缔役社长担任,由行政部门的部门长担任常务委员。

CSR委员会审议和决定在推进包括合规及危机管理在内的CSR活动时所产生的重要课题和议案,并定期将该活动的状况向经营层汇报。

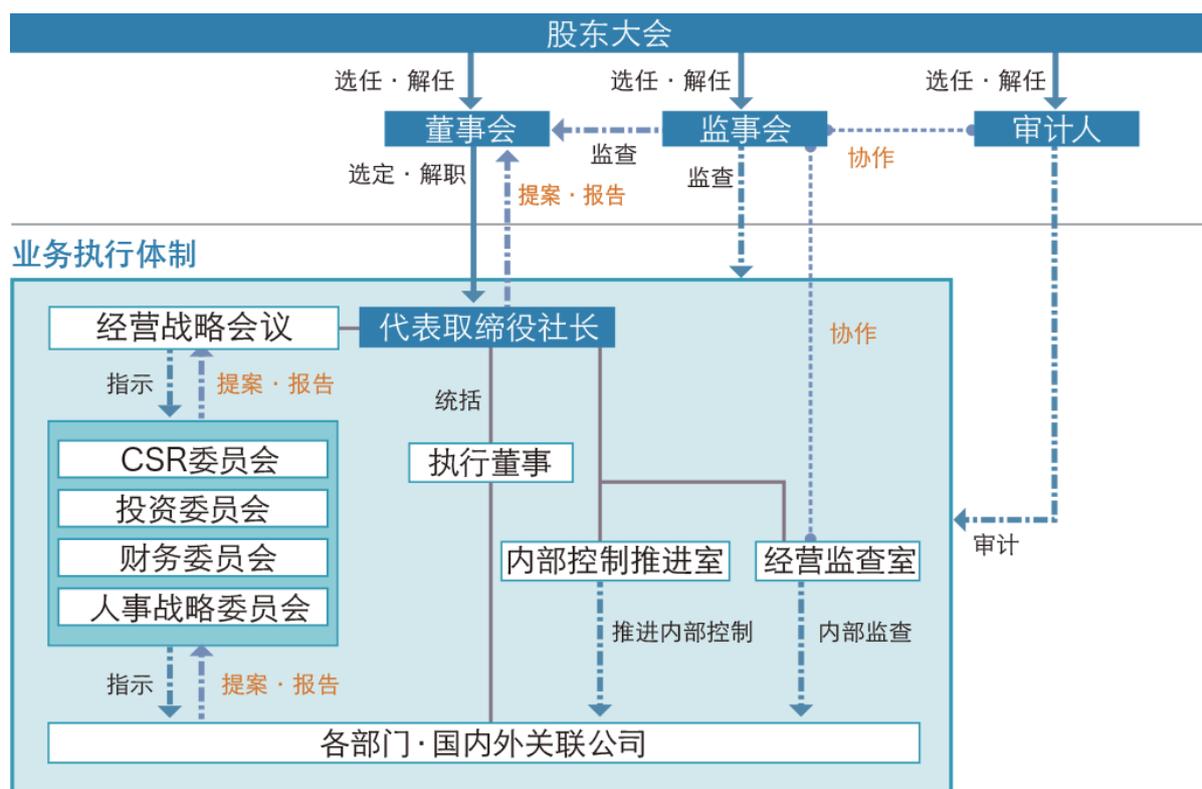
企业治理

企业治理的基本方针

SII认为,为了回应广大相关权益人所给予的信赖,通过运用强化企业竞争力的高效制度和合理、透明的企业运营机制,构建能够迅速应对国际环境变化的企业体制,并切实地加以应用是十分重要的。

为了提升企业价值,SII将保障经营的透明度、公正性作为重要的经营课题之一,不断地完善企业治理体制。

企业治理体制



内部控制体系的完善

根据董事会决议通过的《内部控制体系的基本方针》,SII在董事会上听取该体系改善状况的汇报,并由董事会对其进行监督。

合规

合规推进体制

在SII,由CSR委员会负责合规工作的推进,进行合规意识的普及和推广,研究讨论问题发生时的对策等。按照内部控制体系的基本方针,我们正不断地努力完善和提升国内外各关联公司的合规体制。对于国外关联公司,由各公司选任的合规推进员来推进完善合规体制的各项活动。

内部通报制度

为了使违法行为得到通报,我们设置了由公司外的律师作为窗口的SII帮助热线。SII帮助热线不仅面向公司内部,同时也对贸易伙伴开放,以便于其提供本公司员工的违法行为相关的信息。另外,我们还公司内设置了联络窗口。我们定期将通报、咨询的内容向经营高层及监事汇报。2015年度受理的与SII集团有关的通报和咨询件数共有4件。

风险管理

全公司的风险管理活动

SII以CSR委员会为中心,推进全公司的风险管理活动。评估SII正面临的的风险的影响程度和发生频率,推进风险管理体制的完善,以降低应重点处理的风险的影响等。

另外,委员会通过决定风险管理的相关活动等,识别、共享各种风险信息,每个季度对重要风险的对策实施状况进行确认。根据《风险管理基本规程》,在经营会议上进行报告,定期接受经营高层的指导,切实地在经营中执行风险管理的PDCA。

此外,我们还通过KPI(Key Performance Indicator:关键绩效指标)来管理事业运营上可能存在的风险等状况,并通过经营会议的形式加以监控。

当风险之一的大规模的灾难发生时,可能会由于交通机关的中断而产生员工无法回家等的状况。为此,我们有计划地储备了饮用水、食品、防寒物资和其他的各种防灾备品。

保持不间断生产的风险管理

为了使工厂在风险发生时也可以持续供应产品,SII在各个工厂都进行了保持不间断生产的风险管理。小到生产车间的作业改善,大到进行设备投资的根本性改善,广范围地实施风险管理。

信息安全

信息安全的观点

为了进一步强化多年累积而来的“匠·小·省”技术,SII充分地利用了信息通信技术(ICT)。另外,为了适应变化多端的事业环境,我们采用了多种信息系统。

但与此同时,伴随着ICT在企业活动中的渗透普及,信息被泄露、破坏和篡改的风险也越来越大。

SII将公司内外的网络上流通的信息和电脑及网络上的信息系统视为集团的重要信息资产,并且认为企业有责任要确保这些信息的安全。

知识产权活动

知识产权活动的基本方针和体制

SII认为知识产权是事业活动的重要资源。我们致力于将开发所取得的成果转化为知识产权资产,并有效地加以利用。我们以“营造尊重、重视知识产权的企业文化”为中长期方针,知识产权部门、研究开发部门和事业部门三位一体,开展知识产权活动。

专利申请和专利审查情况

SII的技术研发起源于手表制造,专利技术可以称之为其根本所在。2015年度日本国内申请的专利为340项,国外申请的专利为404项。

从2008年开始,我们努力提高日本国内的专利审查通过率,通过审查而获得的专利项数大幅度增长。由于合并重组等原因,我们持有的专利项数一度有所减少,到2013年度又开始回复,2015年度我们持有的专利共有2296项。国外的专利审查通过数量也有所增加,到2015年度共有3285项。

我们每年都会对专利持有状况进行定期的检查和更新,放弃不需要的专利,申请新的专利。

发明补贴·奖励制度

为了鼓励发明、提高SII的技术竞争力,我们从1965年开始就建立了对发明者进行补贴和奖励的制度。为了应对专利修改法第35条,从2005年4月起,我们引进了新的补贴制度。该补贴制度以及其他针对发明者的奖励制度,对发明者而言是极具吸引力的,激励着员工更加积极地去获取专利。

2016年4月,专利法修改后,专利权的归属由最初的仅限于发明者变更为可以归属于使用者。借此机会,SII将专利的归属权变更为使用者,并且取消了补贴,全部改变为奖励。

另外,SII提高了专利奖金和公司内实绩奖金的金额,鼓励员工进行发明创造。同时,我们正在修改发明管理规定。